

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. Dezember 2003 (18.12.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/105178 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H01J 17/00**

VOLLKOMMER, Frank [DE/DE]; Neurieder Str. 18,
82131 Buchendorf (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/01655

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. Mai 2003 (22.05.2003)

(74) **Gemeinsamer Vertreter:** **PATENT-TREUHAND-
GESELLSCHAFT FÜR ELEKTRISCHE GLÜH-
LAMPEN MBH**; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) **Bestimmungsstaaten (national):** CA, CN, JP, KR, SG,
US.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) **Angaben zur Priorität:**
102 25 612.8 7. Juni 2002 (07.06.2002) DE

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(71) **Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US):** **PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FÜR
ELEKTRISCHE GLÜHLAMPEN MBH** [DE/DE];
Hellabrunner Str. 1, 81543 München (DE).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

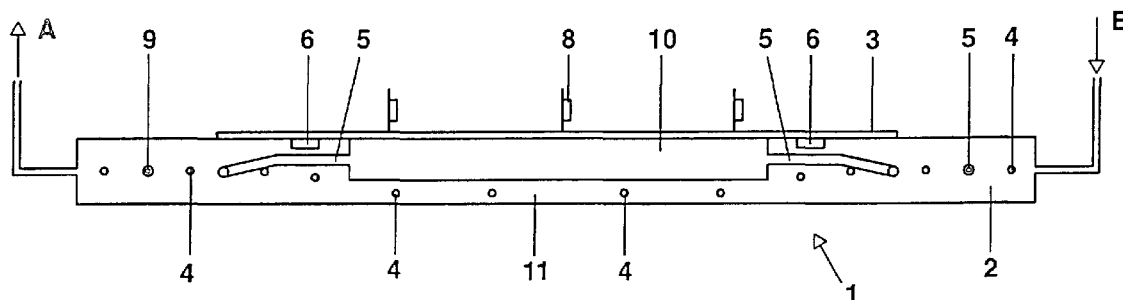
(72) **Erfinder; und**

(75) **Erfinder/Anmelder (nur für US):** **HITZSCHKE, Lothar**
[DE/DE]; Theodor-Alt-Str. 6, 81737 München (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) **Title:** PRODUCTION METHOD FOR A GAS DISCHARGE DEVICE

(54) **Bezeichnung:** HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR GASENTLADUNGSVORRICHTUNG



(57) **Abstract:** The invention relates to a novel production method for a gas discharge device, in particular discharge lamps or plasma display devices, whereby the discharge chamber is flushed with the required filling gas within a chamber at elevated pressure.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein neues Herstellungsverfahren für Gasentladungsvorrichtungen, insbesondere Entladungslampen oder Plasma-Anzeigeneinheiten, bei dem Entladungsgefäße in einer Kammer bei Überdruck mit der notwendigen Gasfüllung gespült werden.



WO 03/105178 A2